CONTENTS

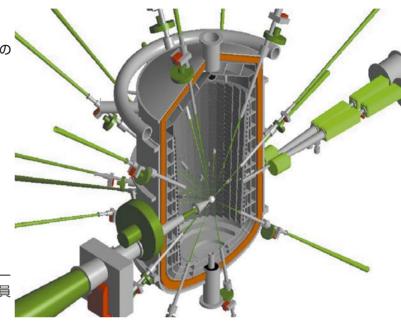
■レーザー核融合炉設計研究

■ カーボンナノチューブ電子源を用いたダイオキシン類の ■ 高効率分解無害化処理システムの確立を目指して

【光と蔭】ハイパワーレーザー研究40年と今後の展望

Gas Discharge 2006国際会議に参加

~40年の歴史、今後の放電研究に注目~



【表紙図】IFE FORUM, 大阪大学レーザーエネルギー 学研究センター共催 「レーザー核融合炉設計委員 会」で提唱された、液体壁チェンバーの概念図

レーザー核融合炉設計研究

■レーザー核融合炉設計研究の課題

(財)レーザー技術総合研究所では、大阪大学大学院 工学研究科および大阪大学レーザーエネルギー学研究 センターから委託を受け、レーザー核融合炉設計研究 を行っている。当研究所では、レーザー核融合炉設計の 主な課題の中で、「炉チェンバー設計」に関するシミュ レーション研究を主に担当している。

プラントの発電効率を上げるためにはブランケットを高温に保つ方が良く、炉チェンバーの半径を小さくする方が望ましい。炉心からの X 線、アルファ粒子、デブリ等の熱衝撃から壁を保護するためには、炉チェンバーの半径を大きくする方が望ましい。半径数mのチェンバーの内壁を液体金属流で保護する液体壁チェンバーは、この2つの要求を満たすための最適解の1つである、と考えられる。

レーザー核融合炉液体壁チェンバーの課題としては、次の4つが挙げられる。1)液体金属流が安定に実現し得るか、2)液体金属がどの程度アブレーションするか、3)アブレートした物質が、チェンバー内でどう振る舞うか(クラスター化等)、4)現在提唱されている概

理論・シミュレーションチーム 古河裕之

念設計においては、1つの炉の繰り返しが4Hz とされており、そのため0.1s程度の時間で十分に排気できるか(チェンバーをクリーンに保てるか)。上記課題に取り組むため、本研究においてDECORE (DEsign COde for REactor)を開発した。

■DECORE を用いたシミュレーション結果

図1は、シミュレーションにより得られた液体壁のアブレーション厚さの時間発展である。参照のためにアルファ粒子と三重水素の入射強度の時間発展も記してある。アブレーション厚さの時間発展が階段状になっているのは、液体金属のはがれ現象を表しており、荷電粒子によるアブレーション特有の現象である。

図2は、t=623nsとt=2000nsにおける数密度プロファイルである。アブレートした物質が液体からはがれて飛散していく様子がよく現れている。

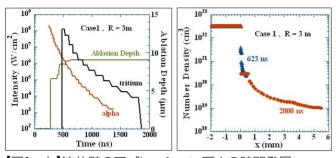
アブレーションした全質量を評価すると、12.553kg となった。上蓋部分を除くチェンバーの体積は 1.3x108cm³程度であるので、アブレーションした鉛がチェンバー中に均一に拡散した場合、その圧力は 0.0085 気圧(6.5Torr) 程度になる。

次ページへつづく

レーザー核融合炉設計研究

■今後の課題

レーザー核融合プラントを実際に建設する場合、液 体壁を用いたプラントに関しては、技術的な問題があ ることが指摘されている。それに対し固体壁を用いた プラントの場合、建設に付随する技術的な問題はあま



【図1:左】液体壁のアブレーション厚さの時間発展

【図2:右】数密度プロファイル

り無いといわれている。固体壁を用いたプラントの設 計に関しても、解決しなければならない課題は多く残 されている。将来の核融合発電プラントの実現に向け て、液体壁プラント、および固体壁プラント共に、相 補的に積極的に研究を押し進める必要性がある。

■結言

- 1. 炉チェンバー設計について、詳細な研究を行った。
- 2. 統合シミュレーションコードDECORE (DEsign COde for REactor)を開発し、液体壁がどの程度ア ブレーションするかを詳細に評価し、チェンバー 全体からのアブレーション量を求めた。
- 3. アブレートした物質が液体からはがれて飛散して いく様子がよく現れた。

TOPICS

カーボンナノチューブ電子源を用いたダイオキシン類の 高効率分解無害化処理システムの確立を目指して

た電子により、

塩素とベンゼン

を付着、塩素ア ニオン(負イオ

の再結合が抑制

レーザー加工計測研究チーム 山浦道照

■環境有害物質処理は放電方式が主流

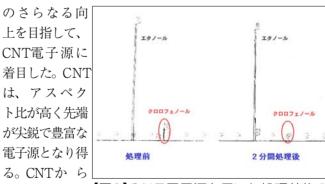
化学有害物質(ダイオキシン、クロロフェノール、 PCB、VOC)、大気汚染物質(NOx、SOx)、水中・土 壌汚染物質(ダイオキシン、酢酸、ぎ酸)などの環境有 害物質による地球環境汚染は深刻な社会問題であり、 早急な処理システムの確立が要求される。現在主流の 処理システムは、放電方式(誘電体バリア、コロナ、 グロー、ストリーマなど) に光触媒、吸着剤、添加剤 を併用させた方法で、多くの研究機関から電気学会等 で最新の成果が報告されている。

当研究所も、これまで誘電体バリア放電方式を用い て、クロロフェノールの分解処理に成功した。(「2006年 2月号 | No.215) しかし、分解率や処理に必要なエネル ギー効率など、実用化に向けて改善すべき問題は残っ ていた。

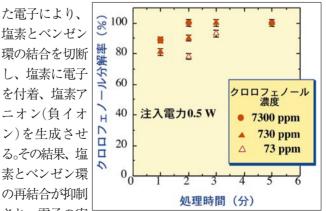
■カーボンナノチューブ(CNT)から放出される 豊富な電子に着目

ダイオキシンは、ベンゼン環に酸素および塩素が結 合した構造をもち、塩素数が多くなれば毒性が強くな る性質をもつ。ダイオキシンを無害化処理するために は、塩素とベンゼン環の結合を切断し、再び塩素とベ ンゼン環を結合させないことが重要である。

本研究では、分解率や処理に必要なエネルギー効率



放出された電子【図1】CNT電子源を用いた処理前後の ガスクロマトグラフィ分析結果 および加速され



され、電子の寄【図2】CNT電子源を用いた処理時間に 与によりダイオ 対する濃度別クロロフェノールの分解率

キシンの無害化処理が行われると考えられる。

■CNT電子源を用いた クロロフェノールの分解処理を実証

図1に、CNT電子源処理前後のガスクロマトグラフィの分析結果を示す。試料は、ダイオキシン生成の前駆物質の1つであるクロロフェノールを用いた。この時のクロロフェノール濃度は7,300 ppmである。その結果、2分間でほぼ完全にクロロフェノールを分解することができた。図2に、クロロフェノールの濃度を変化させた時のCNT電子源処理時間に対するクロロフェ

ノールの分解率を示す。いずれの濃度においても、低電力0.5W、処理時間、数分間で90%以上分解しており、CNT電子源から放出された電子がクロロフェノールなどの含ハロゲン化合物の分解処理に効果的であることを実証した。

■特許出願中

今回紹介した処理方法は、現在、特許出願中である。 「カーボンナノチューブ(CNT)電子源を用いた環境 有害物質処理方法」(特願2006-177219)

CNT電子源を用いた分解処理方法は、CNTの形



ハイパワーレーザー研究40年と今後の展望

光技術の担い手レーザーは1960年メイマンにより発明されたが、その魅力に引きつけられ、過去40年ハイパワーレーザーの開発とその応用、レー

ザー核融合の研究に没頭してきた。

1972年に開設した大阪大学工学部レーザー工学研究施設(ILE)は1976年レーザー核融合研究センター に格上げされ、2004年には超伝導フォトニクス研究センターと合併し、2006年全国共同利用施設レーザー エネルギー学研究センターになった。現在先進パワーフォトニクス研究のCOE に発展している。

またレーザー技術を専門に扱う学術団体として(社)レーザー学会(LSJ)が1973年に発足し、現在では 北は北海道より南は九州に至る5支部をもつ専門学会として活躍している。学会誌「レーザー研究」は学術 雑誌としてその評価を確立してきた。

大学発のオプトエレクトロニクス技術を産業に反映させる機関として産、学、官の協力の下、(財)レーザー技術総合研究所(ILT)が1987年に設立された。プロジェクト研究は阪大レーザーエネルギー学研究センターと協力して「EUV光源開発」を進め、またJAXAと共に「太陽光直接励起レーザーの開発」を担当している。最近の見るべきテーマとしてはJRTTによる「レーザー超音波によるコンクリート内部陥診断システムの開発研究」とNEDOによる「多層ウエハレベル接合体の低ストレスダイシング技術研究」などがある。

特筆すべきニュースに、レーザーバイオ科学研究チームの又賀曻特別研究員(阪大名誉教授)が学士院賞「光励起分子の相互作用と化学反応ダイナミクス を授けられた慶事がある。

最近の重要なテーマに「ハイパワーレーザーの新分野」がある。高強度レーザーパルスの発生がチャープ技術により確立したため、超100TWのピークパワーのレーザーパルス(エネルギー 1joule、パルス幅 1fs)をターゲットに照射するとパワー密度10²⁰W/cm²、電界10¹¹V/cm、磁界10⁹gauss、温度10¹⁰K、圧力10⁹bar、加速10²⁶cm/sという局限状態を実現することが可能となった。

このようなハイパワーレーザーが物質と相互作用を起こすと、相対論的領域に電子、イオンを加速することになる。核誘起反応や中性子、陽電子放出も視野に入ってきた。X線、γ線を発生したり、光核反応、電子対創生も夢ではない。

レーザー技術総合研究所で進めている y-n反応による核変換は原子炉の長寿命放射性核分裂廃棄物の処理に役立つものと思われる。宇宙工学への応用として太陽光励起レーザーによる水素生成とか位相共役ビームを用いた宇宙デブリの除去なども研究の対象にしている。

ハイパワーレーザーの最大の利用テーマに核融合高速点火がある。年来研究してきた圧縮三重水素ターゲットに超高パルスレーザーを照射し、追加熱により核融合に点火しようとする計画FIREXである。

これは米国のNIF計画に対抗するもので国際的にも高く評価されている。スーパーノバSN1987Aの爆発の地上実験シミュレーションにも寄与するかもしれない。新刊「慣性核融合研究開発史―レーザー核融合パイオニア物語―」(ILT出版)に示したようにハイパワーレーザーの夢は限りなく続くのである。

【(財)レーザー技術総合研究所 研究所長】

状特性が含ハロゲン化合物の性質に見事に合致した全 く新しい処理方式であり、二次有害物質を発生させず ほぼ完全無害化処理が可能である。この方法は、電子 のみにエネルギーが注入されるので、放電方式と比較 してエネルギー効率も高く、大型の電源装置や高温状 態も一切必要としない優れた処理方法である。

今後は、低濃度(数ppm以下)試料を用いた分解処理 や分解後の副生成物の評価を行い、CNT電子源を用 いた処理システムの確立を目指している。

RFPORT

Gas Discharge 2006国際会議に参加

~40年の歴史、今後の放電研究に注目~

レーザー加工計測研究チーム 島田義則

■中国、西安で行われた Gas Discharge 2006 に参加

Gas Discharge 2006に参加した。 この会議は、ストリーマ理論で有名 なミークらが立ち上げた国際会議であ り、40年ほどの歴史を持っている。以 前は4年に1回であったものが近年では 2年に1回のペースで行われており、今 回で16回目を迎える。今年は中国の西 安で行われた。参加者は231名で、中国 からの参加者が最も多く80名、ついで 日本が33名と続く。セッション別に見 るとアーク放電が最も多い。ついでグ ロー放電、絶縁破壊、バリア放電、放 電計測の順であった。

■中国の京都、西安(長安)

長安と呼ばれていた西安は、紀元前 11世紀から10世紀初頭までおよそ2000 【写真】立ち並ぶ高層ビルと街中の風景

年間の都であった場所で、遺隋使、遺唐使や空海らが 訪れた場所である。また、シルクロードの出発点で、 玄奘三蔵法師が天竺を目指し出発した地であるなど、 さまざまな歴史がある。

西安市内には、中国の経済発展をうかがわせる高層 ビルが立ち並んでいる。しかし、一歩路地に入ると、日 本の昭和30~40年代を思い出させる光景が広がる。人口 の多さによる現象なのであろうか、街中は、いつ交通 事故が起こっても不思議ではない程の乱雑さである。 人々は大きな声で話し、町には活気が感じられた。

■レーザープラズマ誘起放電について発表

著者は、レーザープラズマで誘起・ガイドされた放 電の進展過程について発表した。ストリークカメラに より得られた、ステップ状に進展するリーダに関心が





寄せられた。また、レーザー誘 雷を実用化するためのコストな ど、技術的な質問もあったが、 当研究所のアクティビティーを アピールできたと思う。

■広がる放電応用研究

この国際会議はガス絶縁に 関する会議から始まったため、 遮断器などを開発販売する東芝 など、日本企業の発表が多かっ た。また、放電の温度・密度を求 める実験や、以前からの傾向で あるが、シミュレーションを用 いて実験を再現する研究報告な ども多くを占めた。

このような中で新しい動きも 見られた。MEMSに展開する ための微小放電の研究報告であ

る。中国、Harbin Institute of Technologyでは、100ミ クロン以下のタングステン棒を加工物に近づけ、微放 電を起こさせることにより加工物の形状を整える方式 の報告があった。日本からは、ポッケルス効果を用い た2次元電界計測装置を開発し、100ミクロンの空間 分解能を有するとの報告があった。

また、ロシア、中国では航空分野への応用も盛んで あった。超音速ガス流内でのガス燃料を効率よく燃焼 させるために、短パルス放電を用いてガスの点火を行 い、燃焼効率を向上させるという報告があった。

■次回は、2008年 イギリス・Cardiff大学

次回は2008年9月にイギリス・Cardiff大学にて行われ る。今回の会議で、放電研究の新しい方向も発見でき た。

Laser Cross No.224 2006, Nov

http://www.ilt.or.jp

発行/財団法人レーザー技術総合研究所 編集者代表/古河裕之 〒5500004 大阪市西区靱本町1-8-4 大阪科学技術センタービル 4F TEU0616443-6311 FAX(0616443-6313